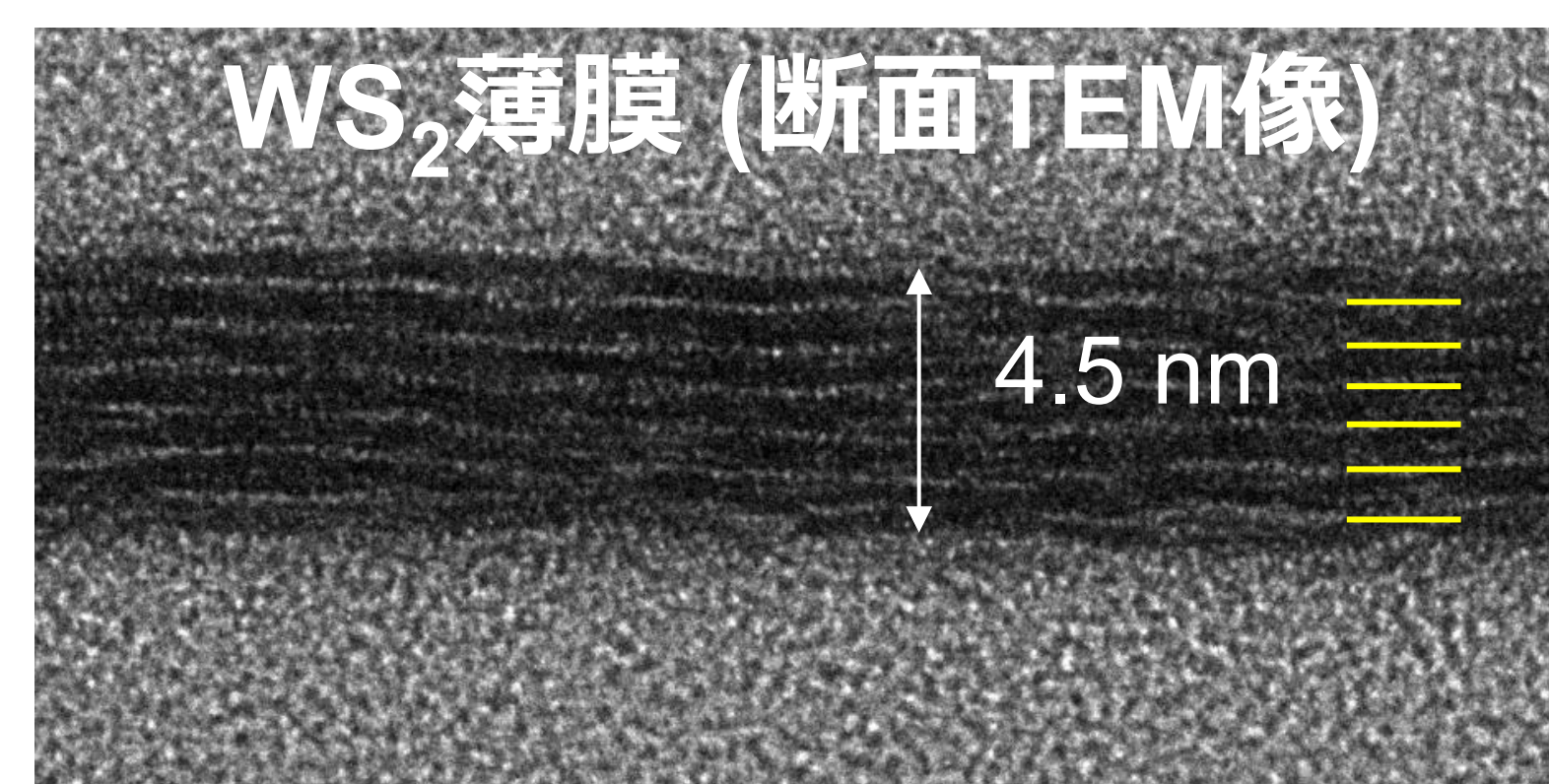
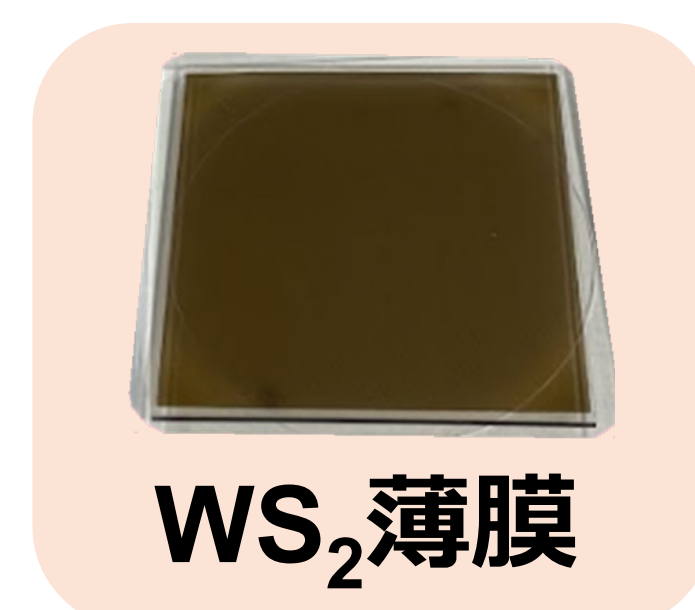
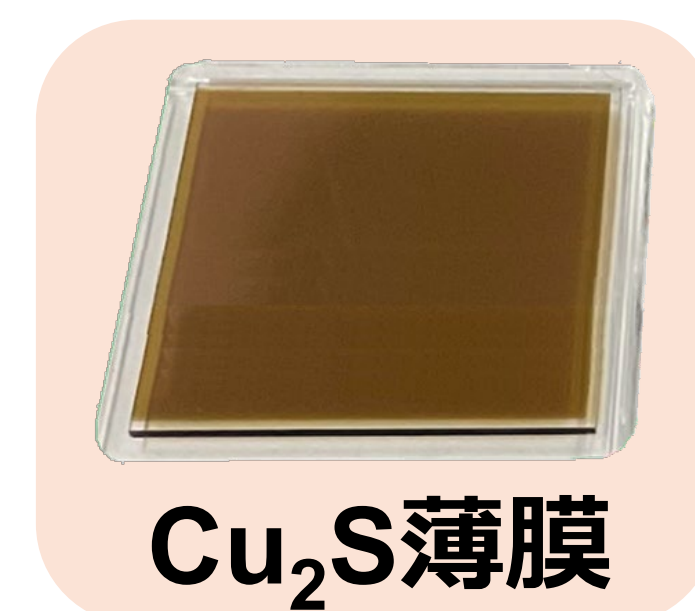
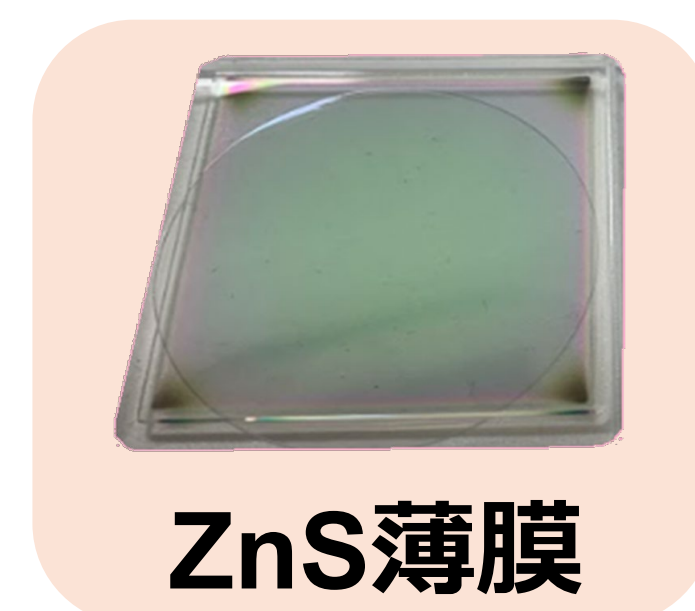


「硫黄プラズマ」で様々な硫化物を安全に作製します

～硫黄プラズマを用いた新たな硫化プロセス～

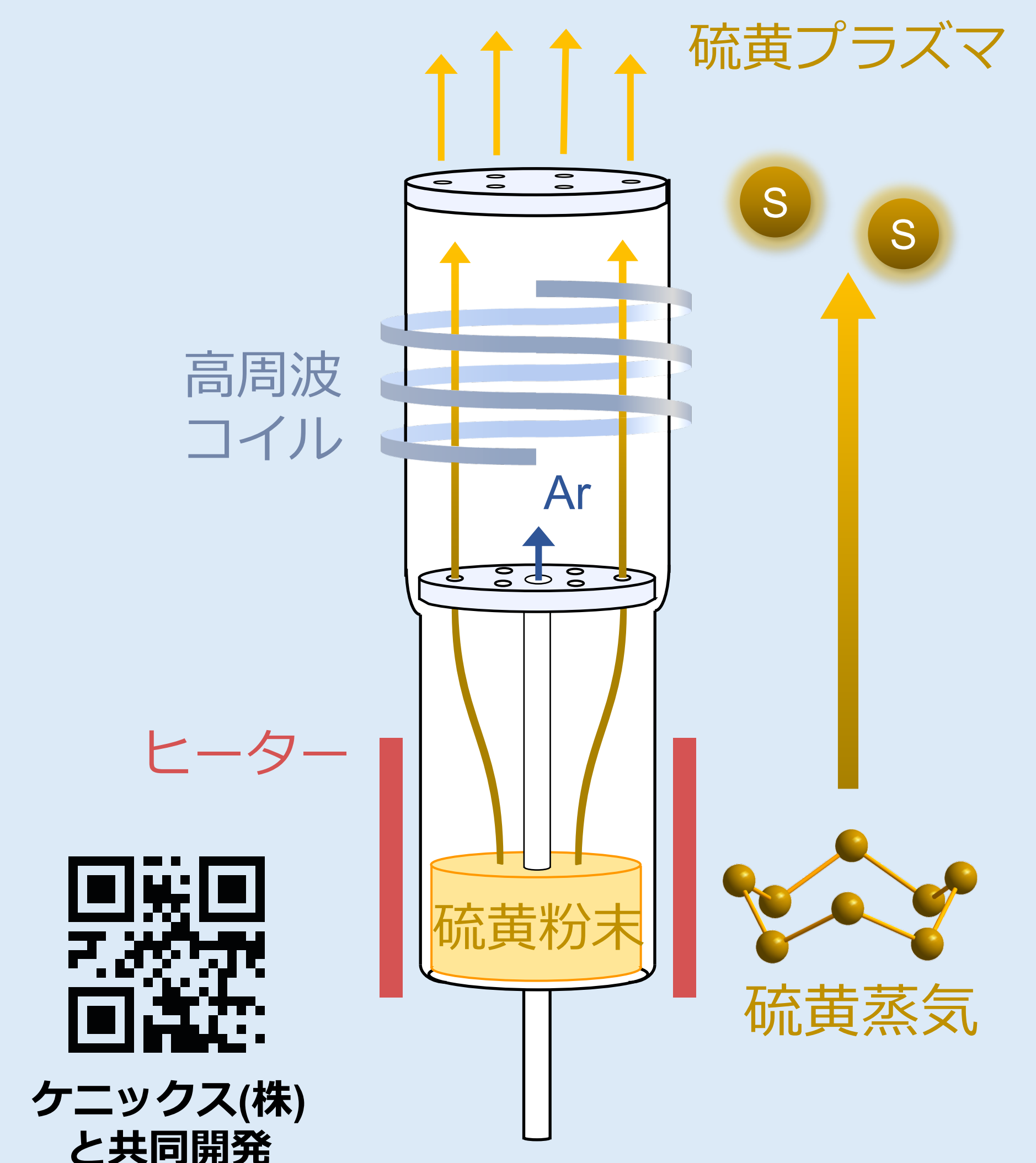
硫化物薄膜の作製



- 有毒な H_2S ガスを用いず安全
- 樹脂基板への低温での成膜が可能

硫黄プラズマとは？

硫黄プラズマは
高反応性の硫黄源です



硫化物の試作、承ります。

お気軽にお問合せください！
原子空間制御プロセス研究分野（小俣研究室）
講師 鈴木一誓：issei.suzuki@tohoku.ac.jp



鈴木講師



小俣教授



WEBサイト